研究開発

東京エレクトロンの研究開発活動は、主力事業である半導体製造装置 事業およびFPD製造装置事業の競争力強化と将来を担う新規事業・新 製品の創出を目的にグループワイドで行われています。

多岐にわたる半導体製造技術の開発テーマ

半導体製造におけるお客さまである半導体メーカーの要求は、微細化、 高速化、低消費電力化、さらには装置の量産性能の向上というように多 岐にわたっています。装置メーカーの半導体製造における役割はますま す重要度を増してきており、顧客の求めるプロセス性能を実現できる装 置の提供こそ当社の競争力と考え、顧客密着型を基本とする製品開発を 行っています。

将来を担う新規事業創出のための研究開発を加速する

東京エレクトロンでは、既存の事業分野に加え、5年先、10年先を見据えて、新規事業・新製品創出のための研究開発を強化しています。

その一つとして、環境・エネルギー問題に対する解決策として期待されている太陽電池分野があります。これまでも太陽電池用製造装置につ

きましては基礎的な研究を多種行っていましたが、2008年2月に薄膜シリコン太陽電池用プラズマCVD装置を製品化するにあたり、その開発を目的として東京エレクトロンPV株式会社を設立しました。薄膜シリコン太陽電池は、近年注目を浴びている太陽電池の製造方法で、ガラス基板上に薄膜のシリコン層を形成する太陽電池です。東京エレクトロンが半導体およびFPD製造装置で培ってきた真空プラズマを用いた量産装置技術を活かし、より生産性の高い薄膜シリコン太陽電池用プラズマCVD装置を開発していきます。

コンソーシアムへの参加や産学連携で開発効率を高める

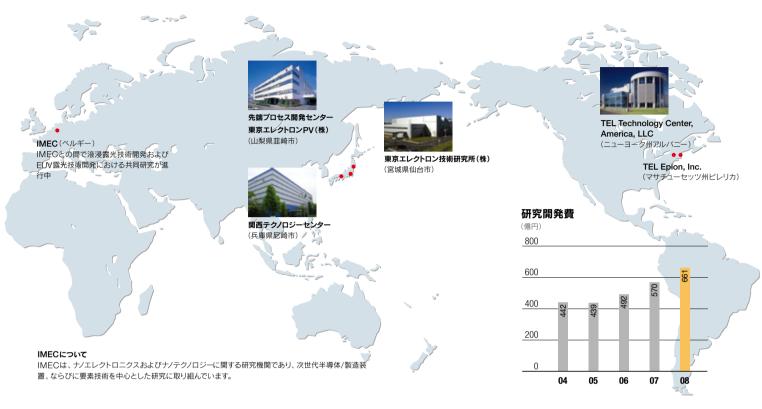
東京エレクトロンが今後対応すべき技術開発領域は、広がりを増してきています。当社では、より効率的な開発を進めるために、大学との共同開発、あるいは、コンソーシアムや産学共同プロジェクトへの参画を積極的に進めています。

国内では半導体MIRAIプロジェクト、また海外では、米国のInternational SEMATEC、ニューヨーク州が支援するAlbany Nanotech Projectなどへ参画するとともに、ベルギーのIMECと共同開

東京エレクトロンの研究開発体制 (2008年6月現在)



成長のための研究開発を加速



発を行っています。また、2007年2月から、半導体関連企業と世界最高 水準の大学からなる半導体研究コンソーシアムSemiconductor Research Corporation (SRC)に新メンバーとして参加しています。

世界の有望技術を発掘する

東京エレクトロンでは、中長期的な成長戦略として「イノベーションの 創出」「新規ビジネスの創造と育成」を掲げ、社内開発はもとより社外の有 望技術の発掘・活用に取り組んでいます。2006年7月、世界規模での有 望技術の発掘・評価・活用を幅広く行うことを目的として、TEL Venture Capital, Inc.を設立しました。多くのベンチャー企業、ベンチャーキャピタルが集まりコミュニティを形成している米国カリフォルニア州シリコンバレーに拠点を置いています。

